

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 5 月 6 日 (06.05.2005)

PCT

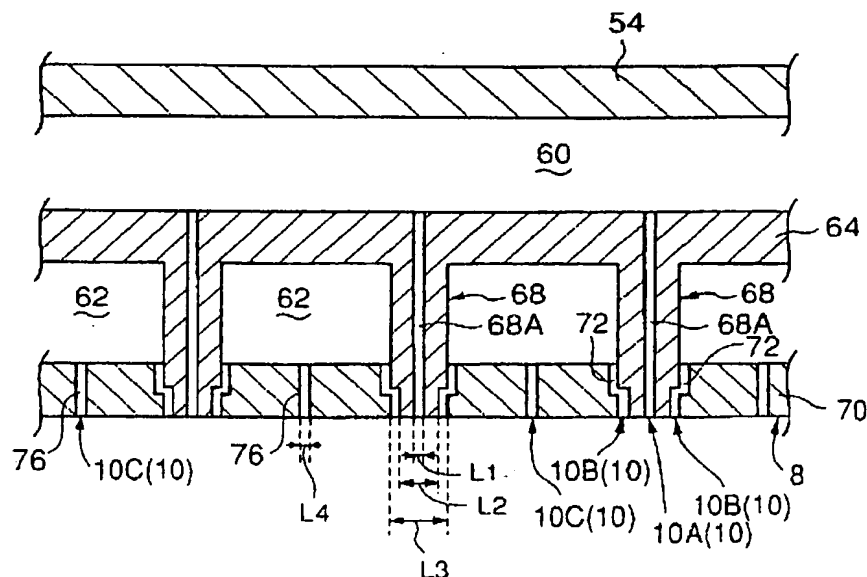
(10) 国際公開番号
WO 2005/041285 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/31, C23C 16/455 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015716 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 網倉 学
(22) 国際出願日: 2004 年 10 月 22 日 (22.10.2004) (AMIKURA, Manabu) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮
(25) 国際出願の言語: 日本語 崎市穂坂町三ツ沢 650 番地 東京エレクトロ
(26) 国際公開の言語: 日本語 ン A T 株式会社内 Yamanashi (JP). 岩田 輝夫 (IWATA,
(30) 優先権データ: Teruo) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三
特願 2003-363448 沢 650 番地 東京エレクトロ A T 株式会社内
2003 年 10 月 23 日 (23.10.2003) JP Yamanashi (JP).
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エ
レクトロ株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED)
[JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目 3 番 6 号
Tokyo (JP). (74) 代理人: 吉武 賢次, 外 (YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒
1000005 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 富士
ビル 3 2 3 号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

[続葉有]

(54) Title: SHOWER HEAD AND FILM-FORMING DEVICE USING THE SAME

(54) 発明の名称: シャワーヘッド及びこれを用いた成膜装置



(57) Abstract: A shower head for supplying a raw material gas and a support gas for film formation into the treatment container of a film-forming device, comprising a shower head body with a gas injection surface (8). A first diffusion chamber (60) receiving and diffusing the raw material gas and second diffusion chambers (62) receiving and diffusing the support gas are formed in the shower head body. Raw material gas injection ports (10A) communicating with the first diffusion chamber and first support gas injection ports (10B) communicating with the second diffusion chambers are formed in the gas injection surface. Each of the first support gas injection ports (10B) is formed in a ring shape surrounding each of the raw material gas injection ports (10A) in proximity to each other.

[続葉有]